



pva-saarland.de

Patentrecht- und Patent- rechercheseminar

Donnerstag, 17. Nov. 2016 | 9 bis 13 Uhr

Universität des Saarlandes

Campus Saarbrücken | Gebäude E1 2

Rechenzentrum | Raum -1.12 | Untergeschoss

>>> Oder alternativ am:

Freitag, 18. Nov. 2016 | 9 bis 13 Uhr

Hochschule für Technik und Wirtschaft
des Saarlandes

Raum 7110 | Campus Alt-Saarbrücken

Die Teilnahme ist kostenlos für Angehörige der Universität des Saarlandes, der Hochschule für Technik und Wirtschaft, des ZeMA und der PharmBioTec. Der Kostenbeitrag für externe Teilnehmer beträgt 100,- Euro.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Bitte richten Sie Ihre Anmeldung unter Nennung des gewünschten Termins möglichst schnell per E-Mail an Matthias Kornbrust, m.kornbrust@uniww.uni-saarland.de

Patentverwertungsagentur der saarländischen Hochschulen
pva-saarland.de

Über das Seminar

Nicht selten erweisen sich neue technische Ideen als Entwicklungen mit hohem finanziellem Potenzial. Dem Schutz durch Patentanmeldungen kommt beim Transfer von Forschungsergebnissen in marktfähige Produkte eine Schlüsselfunktion zu. Um eine Erfindung erfolgreich zu vermarkten und zu schützen, müssen Regelungen und Fristen beachtet werden. Durch eine Patentrecherche lässt sich im Vorfeld nicht nur die Neuheit überprüfen, sondern auch eine Vielzahl von nützlichen Informationen gewinnen.

Auch in diesem Jahr bieten wir in dem Seminar wieder eine theoretische und praktische Einführung in die Grundlagen des Patentrechts und des Patentanmeldeprozesses an. Schwerpunkt ist dabei die strategische Patentrecherche.

>>> Inhalte

Gewerbliche Schutzrechte

- Abgrenzung vom Urheberrecht
- Patentrecht
- Andere Schutzrechte

Arbeitnehmererfinderrecht

- Unternehmen
- Besonderheiten an Hochschulen

Patentanmeldeprozess

- Überblick und Fristen
- Anmeldestrategien
- Kosten
- Aufbau einer Patentschrift

Strategie der Patentrecherche

- Grundlagen der Patentrecherche
- Depatisnet
- Espacenet
- Recherchestrategien
- Dokumentation

Rechercheübungen

- Online Rechercheübungen

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!